



- 2) Escribir las reacciones químicas de incorporación de defectos correspondientes a:
- a) Solución sólida de CaO en  $ZrO_2$ , formación de  $V_0$ .
- b) Solución de en  $ZrO_{2 en} Y_2O_{3}$ , formación de  $O_i^{"}$

2)	Incorporación de defecto.  Cao en Zpoz formación de Vo > DS.	The second second
2)	1 +2 7 +4	
0)	Call en Enl2 formación de Vo > DS.	THE RESERVE AND A STATE OF
	Cal Z=02 Ca! + Vö +00	An extinct throughout and external medical pro-
	evenso o solo	9
(d,	ZrOz en /203 formación de Oi s DF	Secure de ser a constitue de ser de s
	ZrOz en 1/203 formación de Oi » DF 1/203 ZrO2 2 1/2 + 30x + 110" + 2 Vo + 2h	THE TAN PROPERTY AND AND AND ADDRESS OF THE PROPERTY OF THE PR
	Jornolomente este sistema genera Vo° √2°3 → 2 √2′ + 30°× + Vö°	

3) Predecir la dependencia de la conductividad ( $\sigma$ ) con la presión parcial de oxígeno ( $pO_2$ ) para el Fe <sub>1-x</sub>O. Considerar que la conductividad es proporcional al número de portadores huecos) y los defectos son vacancias de Fe debido a que el Fe cambia su estado de oxidación de Fe<sup>2+</sup> a Fe <sup>3+</sup>.





$Fe^{2\dagger} \rightarrow Fe^{3\dagger}$	
2Fe <sub>Fe</sub> + \( \frac{1}{2} \) = 00 + 2 Fe <sub>fo</sub> + V <sub>fe</sub>	
2 fe fe + 10 = 0x + 2 [h] + VFe	
De la neutralidad de carpa  [2/2] = [h]	
$k = [0s] \cdot [h]^{2} \cdot [V_{fe}] \qquad 0_{2} \rightarrow gos \Rightarrow [0_{2}]$ $[Fe_{fe}]^{2}  p_{0_{2}}/2$	)~[b)
• '	
se sale q, la huer son la responsables de la conductio, dool comica en en soli de (exide)  [h] xT	
$k = [h]^{2} \cdot [V_{Fi}] - [h]^{3} = \sum_{p \in \mathbb{Z}^{1/2}} \frac{[h]^{3}}{p \cdot 2^{1/2}} = \sum_{p \in \mathbb{Z}^{1/2}} \frac{[h]^{3}}$	
$TN(h) = \left  \frac{k p O_2^{1/2}}{V_{\text{Fe}}} \right ^{\frac{4}{3}} TN(h) N p O_2$	1/6



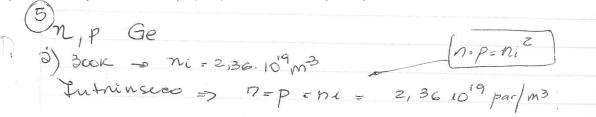


4) Un semiconductor extrínseco tipo n esta formado por silicio con un dopado de 10<sup>17</sup> átomos de antimonio/cm³. Teniendo en cuenta que la concentración intrínseca del silicio a 300 K es ni=1,5·10<sup>10</sup> partículas/cm³ ¿Cuál es la concentración de huecos y de electrones en dicho semiconductor a 300 K?. Rta: p= 2,248. 10³ cm⁻³; n= 1,0008. 10¹7 cm⁻³.

<b>(4)</b>	
[5b] = 10 tet/cm3 = ND	Aplies hale Acc te moses
SC-Hipo n -> (5°)	n.p= n2
F0.4300K	P. ND = 17 + NA
[Si]: ni = 1,5.10° part/ous	p+1017at/cm3 = n select
[P]=	$n \cdot p = n_{i}^{2} = (1, 5.10^{10})^{2}$
N ="	5) (5
Agui podo considerer NODO	debené esperos q'étas
atonin donantes (per No	s) ~
	P+ND+0+NA = p+10=0.
	$p + N_D + n + N_A \rightarrow p + 10^7 = n$ $\Rightarrow p = b \Rightarrow n = b^{17}$
$p = \rho^2$	
$P = \frac{nc^2}{\Omega}$	$\frac{(1,5.10^{10})^2}{10^{17}} = 1.25.10^3 \text{ cm}^{-3}$
The pundo resolves il S.E.c. y	socor pyn.

5) Halla la concentración de electrones y huecos en el germanio en las siguientes circunstancias. Al final, que conclusión puede inferir?

a) Germanio puro a 300 K ( $n_{i (300 \text{ K})} = 2,36 \cdot 10^{19} \text{ m}^{-3}$ ) Rta: p=n= 2,36.  $10^{19} \text{ m}^{-3}$ 



b) A 300 K dopado con antimonio en una concentración de  $4\cdot10^{22}$  m<sup>-3</sup>. Rta: p= 2,248.  $10^3$  m<sup>-3</sup>; n= 1,39.  $10^{16}$  m<sup>-3</sup>





b) 300 K, Sb= 4.1022	. n. 3			Tak Ball
(				
Massin, - Da	polo discort	ar node	=> n = 1	Cimburg 3000
			n = 4	Cimpurezas.
	$n_{o}p = n_{c}^{2}$			7100
	$p = n^2$	(4,36.	1019)2	K39. 10 16-3
	n	4.10	27	

c) A 300 K dopado con indio en una concentración de 3·10<sup>22</sup> m<sup>-3</sup>. Rta: p= 3,0. 10<sup>22</sup> m<sup>-3</sup>, n= 1.86. 10<sup>16</sup> m<sup>-3</sup>

C/1300K, Indio = CIndios 3.1022 m-3 India =  $3e^2$  = aceptor  $N_A = 3.10^{22} \text{ hvecos}$   $N_A = 3.10^{22} \text{ hvecos}$   $N_A = 3.10^{22} \text{ hvecos}$  $n = \frac{n^2}{p} = \frac{(z_1 + 2) \cdot (z_2 + 2)^2}{3_1 \cdot 10^{22}} = 1,86.10^{16} \, \text{e/m}^3$ 

d) Germanio puro a 500 K (
$$n_{i(500 \text{ K})} = 2,1 \cdot 10^{22} \text{ m}^{-3}$$
).  $n=p=n_i=2$ .  $1022 \text{ m}^{-3}$   
d) Ge puro  $q 500 \text{ K}$  ( $n_i = 2,1 \cdot 10^{22} \text{ m}^{-3}$ )  
SC intriasce  $n=p=n_i=2,1 \cdot 10^{22} \text{ m}^{-3}$ 

e) A 500 K dopado con antimonio en una concentración de 3·10<sup>22</sup> m<sup>-3</sup>. Rta: n= 4,80. 10<sup>22</sup> m<sup>-3</sup>,  $p=1,08.\ 10^{22}\ m^{-3}$ 





d) Ge puro 9500K (ni = 2,1.10 mi	3)
d) Ge puro q 500K (ni = 2,1.102 mi Sc intriasce n= p= ni = 2,1.10	3 <sup>22</sup> m <sup>-3</sup>
e) T=SOOK, Sb. 3.1022 m-3 = ND	
e) T=SOOK, Sb 3.1022 m-3 = ND No juedo aproximor xy [Jimp	Ni= 2,1.10 <sup>22</sup> m <sup>-3</sup>
$=$ $n \cdot p = ni^2$	NA=0 ND= 3.10 <sup>22</sup> m <sup>-3</sup>
$= \int n \cdot p = ni^{2}$ $No + p = N_{A} + n$	ND = 3.1022 M-3
0. p = (.2, 1	1022)2
$N_{D,+D} = N_{I}$	x, +. 17
$N_0 + p = N_1$ $N_0 + p = 1$	$\frac{1i^2}{\rho}$ .
	- P , No = ni2-p2
	P+712=0
	Jo <sup>2</sup> + 2.10 <sup>2</sup>
	9,60.
P= 4,08.10 <sup>22</sup> /m3	2+ \\\ \(\beta\)
P = 4,08.10 e/m3	-2 5
N= NO +p= 3.1022 m-3 + 4,08.	10 <sup>22</sup> m <sup>3</sup> =





$$n_{1}^{2} - p^{2} - N_{D}p = 0 \Rightarrow -p^{2} - N_{D}p + 7i^{2} = 0$$

$$P_{1}^{2} + N_{D} \pm \sqrt{N_{D}^{2} + 2i} n_{c}^{2}$$

$$P_{2}^{2} + N_{D} \pm \sqrt{N_{D}^{2} + 2i} n_{c}^{2}$$

$$P_{3} \cdot 10^{22} n_{d}^{2} \pm \sqrt{\beta \cdot 10^{2}} \cdot 2i (211.10^{22})^{2}$$

$$P_{3} \cdot 10^{22} n_{d}^{2} \pm \sqrt{\beta \cdot 10^{2}} \cdot 2i (211.10^{22})^{2}$$

$$P_{3} \cdot 10^{22} n_{d}^{2} \pm \sqrt{\beta \cdot 10^{2}} \cdot 2i (211.10^{22})^{2}$$

$$P_{3} \cdot 10^{22} n_{d}^{2} \pm \sqrt{\beta \cdot 10^{2}} \cdot 2i (211.10^{22})^{2}$$

$$P_{3} \cdot 10^{22} n_{d}^{2} \pm \sqrt{\beta \cdot 10^{2}} \cdot 2i (211.10^{22})^{2}$$

$$P_{4} \cdot 10^{2} + 2i (211.10^{22})^{2}$$

$$P_{5} \cdot 10^{2} \cdot 10^{2} \cdot 10^{2} \cdot 10^{2}$$

$$P_{7} \cdot 10^{2} \cdot 10^{2} \cdot 10^{2} \cdot 10^{2}$$

$$P_{7} \cdot 10^{2} \cdot 10^{2} \cdot 10^{2} \cdot 10^{2}$$

$$P_{7} \cdot 10^{2} \cdot 10^{2} \cdot 10^{2} \cdot 10^{2}$$

$$P_{7} \cdot 10^{2} \cdot 10^{2} \cdot 10^{2} \cdot 10^{2}$$

f) A 500 K dopado con indio en una concentración de  $4.10^{22}$  m<sup>-3</sup>. Rta: p= 4,90.  $10^{22}$  m<sup>-3</sup>, n= 2,10.  $10^{22}$  m<sup>-3</sup>

$$\int |T = 0 \times \sqrt{\frac{1}{P}} = \sqrt{\frac{$$

6) Considérese una lámina u oblea homogénea de Silicio tipo n, con  $N_o=2,25\times10^{15}cm^{-3}$  a 300 K, iluminada uniformemente con luz monocromática en situación estacionaria. Antes de la iluminación la oblea se encuentra en equilibrio. Calcular las concentraciones: a) en equilibrio,  $n_{no}$  y  $p_{no}$ ; b) en desequilibrio  $n_n$  y  $p_n$ , [i)  $n'_n=p'_n=10^{13}cm^{-3}$  y ii)  $n'_n=p'_n=10^{16}cm^{-3}$ . Datos  $n=1,5\times10^{10}cm^{-3}$ ;  $n'_n=n_n-n_{no}$ ;  $n'_n=n_n-n_{no}$ ;  $n'_n=n_n-n_{no}$ ;  $n'_n=n_n-n_{no}$ ;  $n'_n=n_n-n_{no}$ ].





	oblea de Si Fipo 17 (		100 mg 10
	ND= 2,25, 1015 cm-3		
	T= 300K		
	Huminación -> E.Estacionario		
	ni = 1,5.10 cm-3		
	2) Concentración en equilibrio -	antes de iluminar.	
	(ND -> 70 ND = 2,25 1015 m3)	Po N mi2 105 cu-3	
	+ nion los ji aporta el donante	nd	
	1 (		
b)	Injecto exceso de portadors	71 = p' = 1013 cm3	
	NTO NO+ N = P+NA -PT		
/ .	MT - 2,25.1015 + 103= 2,26.1015 aur3		
	P= 105 cm 3 + 1013 cm 3 = (109 cm 3		